

УДК 537.2,537.9

# О СТАТИЧЕСКОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ КУЛОНОВСКОЙ СИСТЕМЫ В ДЛИННОВОЛНОВОМ ПРЕДЕЛЕ

В. Б. Бобров<sup>1</sup>, С. А. Тригер<sup>1,2</sup>

*На основе точных предельных соотношений получено общее выражение для статической диэлектрической проницаемости  $\epsilon(q, 0)$  кулоновской системы в области малых волновых векторов  $q$ . Полученное соотношение описывает функцию  $\epsilon(q, 0)$  как в “металлическом”, так и в “диэлектрическом” состоянии кулоновской системы. На этой основе введено понятие “истинного” диэлектрика и обсуждено определение “истинного” радиуса экранирования. Получены точные соотношения для функции  $\epsilon(q, 0)$  в области малых волновых векторов  $q$  в рамках приближения хаотических фаз при произвольном вырождении.*

**Ключевые слова:** диэлектрическая проницаемость, кулоновская система, приближение хаотических фаз, функция Грина.

1. Рассмотрим статическую диэлектрическую проницаемость  $\epsilon(q, 0)$  однородной и изотропной кулоновской системы, которая определяется как коэффициент пропорциональности между потенциалом полного электростатического поля в среде  $U^{\text{tot}}(q, 0)$  и потенциалом внешнего поля  $U^{\text{ext}}(q, 0)$  [1],

$$U^{\text{tot}}(q, 0) = \frac{U^{\text{ext}}(q, 0)}{\epsilon(q, 0)}. \quad (1)$$

Согласно [2, 3], функция  $\epsilon(q, 0)$  связана с поляризационным оператором  $\Pi(q, 0)$ , который определяет отклик системы на экранированное внешнее поле, соотношением

$$\epsilon(q, 0) = 1 - \frac{4\pi}{q^2} \Pi(q, 0), \quad (2)$$

$$\Pi(q, 0) = \sum_{a,b} z_a z_b e^2 \Pi_{ab}(q, 0), \quad (3)$$

---

<sup>1</sup> Объединенный институт высоких температур РАН.

<sup>2</sup> Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН.

где  $z_a e$  – заряд частиц сорта  $a$ , характеризующихся массой  $m_a$ , средней плотностью числа частиц  $n_a$  и химическим потенциалом  $\mu_a$  при температуре  $T$ . Предполагается, что рассматриваемая кулоновская система квазинейтральна, т.е. выполняется соотношение

$$\sum_a z_a e n_a = 0. \quad (4)$$

Функции  $\Pi_{ab}(q, 0)$  являются парциальными поляризационными операторами частиц сортов  $a$  и  $b$ . С точки зрения вычисления в рамках диаграммной техники [2, 3] функции  $\Pi_{ab}(q, 0)$  представляют собой неприводимые по одной линии кулоновского взаимодействия в  $q$ -канале части соответствующих функций Грина “плотность-плотность”  $\chi_{ab}(q, 0)$ , определяющих отклик системы на внешнее поле.

В отличие от функций Грина  $\chi_{ab}(q, 0)$  кулоновских систем поляризационные операторы  $\Pi_{ab}(q, 0)$  не имеют особенностей и являются гладкими функциями в области малых волновых векторов  $q$  (по крайней мере, для случая нормальных систем). Таким образом, функции  $\Pi_{ab}(q, 0)$  при малых волновых векторах  $q$  можно представить в виде

$$\Pi_{ab}(q, 0) \simeq \pi_{ab}^{(0)} + \pi_{ab}^{(2)} q^2, \quad (5)$$

$$\pi_{ab}^{(0)} = \lim_{q \rightarrow 0} \Pi_{ab}(q, 0), \quad \pi_{ab}^{(2)} = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{\Pi_{ab}(q, 0) - \lim_{q \rightarrow 0} \Pi_{ab}(q, 0)}{q^2}. \quad (6)$$

В [4, 5] было показано, что

$$\pi_{ab}^{(0)} = - \left( \frac{\partial n_a}{\partial \mu_b} \right)_T, \quad (7)$$

где  $\mu_b$  – химический потенциал компоненты  $b$ . Соотношение (7) является обобщением для многокомпонентной кулоновской системы известного результата [6] для модельного случая однокомпонентной электронной жидкости, который принято называть правилом сумм для сжимаемости [7],

$$\pi_{ee}^{(0)} = - \left( \frac{\partial n_e}{\partial \mu_e} \right)_T = -n_e^2 K_T^e, \quad K_T = -\frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial P} \right)_T, \quad (8)$$

где  $V$  – объем,  $P$  – давление,  $K_T$  – изотермическая сжимаемость кулоновской системы. В свою очередь, для двухкомпонентной кулоновской системы, состоящей из электронов (индекс  $-e$ ) и ядер (индекс  $-c$ ), на основе (8) можно получить [4, 5] предельные соотношения для статических структурных факторов  $S_{ab}(q)$ , непосредственно измеряемых в экспериментах по рассеянию нейtronов и рентгеновских лучей [8],

$$\lim_{q \rightarrow 0} S_{cc}(q) = n_c T K_T, \quad \lim_{q \rightarrow 0} S_{cc}(q) = \frac{n_c}{n_e} \lim_{q \rightarrow 0} S_{ee}(q) = \left( \frac{n_c}{n_e} \right)^{1/2} \lim_{q \rightarrow 0} S_{ec}(q). \quad (9)$$

Подставляя (5),(6) в (2),(3), получаем для диэлектрической проницаемости  $\epsilon(q, 0)$  кулоновской системы произвольного состава при малых волновых векторах  $q$

$$\epsilon(q, 0) \simeq \epsilon_0^{st} + \frac{\kappa^2}{q^2}, \quad \kappa^2 = -4\pi \sum_{a,b} z_a z_b e^2 \pi_{ab}^{(0)} = 4\pi \sum_{a,b} z_a z_b e^2 \left( \frac{\partial n_a}{\partial \mu_b} \right)_T, \quad (10)$$

$$\epsilon_0^{st} = 1 + 4\pi\alpha, \quad \alpha = - \sum_{a,b} z_a z_b e^2 \pi_{ab}^{(2)}. \quad (11)$$

Очевидно, что все входящие в соотношения (10), (11) коэффициенты  $\epsilon_0^{st}$ ,  $\kappa^2$ ,  $\alpha$  являются функциями термодинамических параметров кулоновской системы. С использованием большого канонического ансамбля нетрудно убедиться [9], что

$$T \left( \frac{\partial n_a}{\partial \mu_b} \right)_T = \frac{1}{V} \langle \delta N_a \delta N_b \rangle, \quad \delta N_a = N_a - \langle N_a \rangle, \quad (12)$$

где  $n_a = \langle N_a \rangle / V$ ,  $N_a$  – оператор полного числа частиц сорта  $a$ , угловые скобки  $\langle \dots \rangle$  обозначают усреднение по большому каноническому ансамблю. Подставляя (12) в (10) и учитывая условие электронейтральности (4), получаем для кулоновской системы при произвольных термодинамических параметрах

$$\kappa^2 = \frac{4\pi}{T} \frac{\langle Z^2 \rangle}{V} \geq 0, \quad Z = \sum_a z_a e N_a. \quad (13)$$

Отметим, что знакопределенность величины  $\alpha$ , определяемой соотношением (11), на данный момент не установлена. Нетрудно убедиться, что величина  $\kappa$  в соответствующих предельных случаях совпадает с волновыми векторами Дебая и Томаса–Ферми.

Как видно из (10), величина  $\kappa^{-1}$  характеризует глубину проникновения электростатического поля в вещество [1]. В предельном случае, когда

$$\frac{4\pi}{TV} \langle Z^2 \rangle = 0, \quad (14)$$

глубина проникновения стремится к бесконечности. Таким образом, когда выполняется условие (14), кулоновская система ведет себя как “истинный” диэлектрик, изменяя только амплитуду электростатического поля на величину  $\epsilon_0^{st}$  (10), (11), которую, в этом смысле, можно считать статической диэлектрической постоянной вещества. Соответственно, величину  $\alpha$  (11) можно считать поляризумостью вещества.

Здесь необходимо отметить следующее обстоятельство. Как и в случае “традиционного” рассмотрения перехода “металл-диэлектрик” на основе анализа проводимости

(см., напр., [10], [11]), можно утверждать, что разделение веществ на “металлы” и “диэлектрики” носит условный характер, поскольку все известные диэлектрики обладают ненулевой проводимостью при  $T \neq 0$ . Аналогичное утверждение можно сделать и в отношении глубины проникновения электростатического поля в вещество, определяемой величиной, обратной величине  $\langle Z^2 \rangle/V$ . В “металлах” глубина проникновения очень мала, в то время как у “диэлектриков” может быть одного порядка с макроскопическими параметрами системы.

В качестве иллюстрации рассмотрим действие точечного внешнего заряда на неограниченную однородную кулоновскую систему. Тогда с учетом (1) в  $r$ -пространстве получаем

$$\frac{U^{\text{tot}}(r)}{U^{\text{ext}}(r)} = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{dq}{q} \frac{\sin(qr)}{\epsilon(q, 0)}. \quad (15)$$

В пределе  $r \rightarrow \infty$  из (10), (15) непосредственно следует

$$\frac{U^{\text{tot}}(r)}{U^{\text{ext}}(r)} \rightarrow \frac{1}{\epsilon_0^{st}} \exp(-r/R_{\text{scr}}), \quad R_{\text{scr}} = \left( \frac{\epsilon_0^{st}}{\kappa^2} \right)^{1/2}, \quad (16)$$

где  $R_{\text{scr}}$  – длина проникновения электростатического поля в вещество, или, согласно терминологии, принятой в теории неидеальной плазмы (см., напр., [12]), – радиус экранирования. Отметим, что при выполнении условия (14) для “истинного” диэлектрика

$$R_{\text{scr}} \rightarrow \infty. \quad (17)$$

Таким образом, можно утверждать, что представление статической диэлектрической проницаемости  $\epsilon(q, 0)$  в области малых волновых векторов  $q$  в виде (10) носит универсальный характер и может быть использовано при описании кулоновской системы как в “металлическом”, так и в “диэлектрическом” состояниях. Косвенное подтверждение этому можно найти в [3], где развито обобщенное приближение хаотических фаз для вычисления поляризационного оператора  $\Pi(q, 0)$ , позволяющее учесть связанные состояния электронов и ядер.

2. Покажем теперь, что величина  $\epsilon_0^{st}$  при последовательном учете квантовых эффектов отлична от единицы даже при использовании приближения идеального газа для вычисления поляризационного оператора  $\Pi(q, 0)$ . Поэтому величина  $R_{\text{scr}}$ , определяемая соотношением (16), отлична в соответствующих приближениях и от радиуса Дебая, и от радиуса Томаса–Ферми. По-видимому, впервые на это обстоятельство было обращено внимание в работах [13], [14], посвященных вычислению термодинамических

функций слабонеидеальной плазмы. Следуя авторам работы [14], будем далее называть величину  $R_{\text{scr}}$  “истинным” радиусом экранирования.

Для иллюстрации сказанного выше рассмотрим статическую диэлектрическую проницаемость  $\epsilon(q, 0)$  в приближении хаотических фаз (RPA) для электронного газа в компенсирующем положительном фоне. Тогда [3]

$$\epsilon^{\text{RPA}}(q, 0) = 1 - \frac{4\pi e^2}{q^2} \Pi^{\text{RPA}}(q, 0), \quad (18)$$

$$\begin{aligned} \Pi^{\text{RPA}}(q, 0) &= 2 \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{f(p - q/2) - f(p + q/2)}{\epsilon(p - q/2) - \epsilon(p + q/2)} = \\ &= -\frac{m}{\pi^2 \hbar^2 q} \int_0^\infty p f(p) \ln \left| \frac{2p + q}{2p - q} \right| dp \leq 0, \end{aligned} \quad (19)$$

$$\epsilon(p) = \frac{\hbar^2 p^2}{2m}, \quad f(p) = \left\{ \exp \left( \frac{\epsilon(p) - \mu}{T} \right) + 1 \right\}^{-1}, \quad n = 2 \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} f(p). \quad (20)$$

Легко проверить, что из (19), (20) непосредственно следует (8). В двух предельных случаях: сильного вырождения (DEG) и в квазиклассическом приближении (QCL) интеграл в (19) может быть вычислен точно (см., напр., [3]). В частности,

$$\Pi^{\text{DEG}}(q, 0) = -\frac{3n}{2\epsilon_F} \left\{ \frac{1}{2} + \frac{k_F}{2q} \left( 1 - \frac{q^2}{4k_F^2} \right) \ln \left| \frac{q + 2k_F}{q - 2k_F} \right| \right\}, \quad (21)$$

где  $k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}$  – волновой вектор Ферми,  $\epsilon_F = \hbar^2 k_F^2 / 2m$  – энергия Ферми. Из (21) с учетом (10), (11) нетрудно получить

$$\kappa^2 = k_{TF}^2, \quad \epsilon_0^{st} = 1 - \frac{\gamma r_s}{3\pi}, \quad k_{TF} = \left( \frac{6\pi n e^2}{\epsilon_F} \right)^{1/2}, \quad \gamma = \left( \frac{4}{9\pi} \right)^{1/3}. \quad (22)$$

Здесь  $k_{TF}$  – волновой вектор Томаса–Ферми,  $r_s = (4\pi n/3)^{-1/3}/a_0$  – известный параметр [7], определяемый как отношение среднего расстояния между частицами к радиусу Бора  $a_0 = \hbar^2/m e^2$ . Отметим, что мы намеренно не обсуждаем вопрос об осцилляциях Фриделя (см., напр., [7]).

Для квазиклассического случая с использованием распределения Максвелла имеем

$$\Pi^{\text{QCL}}(q, 0) = -\frac{n}{T} F_{1.1} \left( 1, \frac{3}{2}, -\frac{\hbar^2 q^2}{8mT} \right), \quad (23)$$

$$\kappa^2 = k_D^2, \quad \epsilon_0^{st} = 1 - \frac{k_D^2 \lambda^2}{8}, \quad k_D = \left( \frac{4\pi n e^2}{T} \right)^{1/2}, \quad \lambda = \left( \frac{\hbar^2}{mT} \right)^{1/2}. \quad (24)$$

Здесь  $F_{1,1}(\alpha, \beta, z)$  – вырожденная гипергеометрическая функция,  $k_D$  – волновой вектор Дебая,  $\lambda$  – тепловая длина волны де Бройля.

Таким образом, как отмечено выше, с учетом отличия  $\epsilon_0^{st}$  от единицы “истинный” радиус экранирования  $R_{scr}$  (16) отличается от традиционно используемых в теории слабонеидеальных кулоновских систем.

При численном исследовании различных свойств кулоновских систем довольно часто возникает необходимость в общих соотношениях для различных параметров при произвольном вырождении электронов. В рассматриваемом случае речь идет об определении величин  $\kappa$  и  $\epsilon_0^{st}$  (или  $\pi_{ee}^{(0)}$  и  $\pi_{ee}^{(2)}$  в соответствии с (5), (6)). Такая задача актуальна, например, при исследовании поверхностных свойств жидких металлов [15].

Для решения этой задачи необходимо выполнить разложение по степеням малого волнового вектора  $q$  под знаком интеграла в соотношении (19). Отметим, что такое разложение носит асимптотический характер. В рамках соотношения (19) такое разложение для определения интересующих нас величин выполнить не удается ввиду появления расходимостей при вычислении интеграла в области малых волновых векторов  $p$ . Поэтому используем в (19) интегрирование по частям. В результате получаем

$$\Pi^{\text{RPA}}(q, 0) = \frac{1}{2\pi^2 q} \int_0^\infty \left\{ \left( p^2 - \frac{q^2}{4} \right) \ln \left| \frac{2p+q}{2p-q} \right| + qp \right\} \frac{\partial f(p)}{\partial \epsilon(p)} pdp. \quad (25)$$

Из соотношения (25) уже нетрудно получить интересующие нас результаты с помощью разложения по степеням малого волнового вектора  $q$  под знаком интеграла. В итоге,

$$\pi_{ee}^{(0)} = 2 \int \frac{\partial f(p)}{\partial \epsilon(p)} \frac{d^3}{(2\pi)^3} = -2 \int \left( \frac{\partial f(p)}{\partial \mu} \right)_T \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} = - \left( \frac{\partial n}{\partial \mu} \right)_T, \quad (26)$$

$$\pi_{ee}^{(2)} = -\frac{1}{12\pi^2} \int_0^\infty \frac{\partial f(p)}{\partial \epsilon(p)} dp = \frac{1}{12\pi^2} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial \mu} \right)_T, \quad \varphi(\mu, T) = \int_0^\infty f(p) dp. \quad (27)$$

Здесь функция  $f(p)$  определяется соотношением (20). В соответствующих приближениях для функции распределения  $f(p)$  соотношения (26), (27) переходят в результаты (22), (24). При этом величина  $\alpha$ , определяемая соотношением (11), отрицательна при произвольном вырождении электронов.

## Л И Т Е Р А Т У Р А

- [1] А. А.Рухадзе, В. П.Силин, *Электромагнитные свойства плазмы и плазмоподобных сред* (Госатомиздат, Москва, 1961).

- [2] А. А. Абрикосов, Л. П. Горьков, И. И. Дзялошинский, *Методы квантовой теории поля в статистической физике* (ГИФМЛ, Москва, 1962).
- [3] В.-Д. Крефт, Д. Кремп, В. Эбелинг, Г. Репке, *Квантовая статистика систем заряженных частиц* (Мир, Москва, 1988).
- [4] В. Б.Бобров, Н. И. Ключников, С. А. Тригер, ТМФ **89**, 263 (1991).
- [5] V. B. Bobrov, N. I. Klyuchnikov, and S. A. Trigger, Physica **A181**, 150 (1992).
- [6] Е. С. Фрадкин, Труды ФИАН **29**, 7 (1965).
- [7] Д. Пайнс, Ф. Нозерь, *Теория квантовых жидкостей* (Мир, Москва, 1967).
- [8] Н. Марч, М. Паринелло, *Коллективные эффекты в твердых телах и жидкостях* (Мир, Москва, 1986).
- [9] Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, *Статистическая физика, ч.1* (Наука, Москва, 1976).
- [10] В. А. Алексеев, Е. Г. Максимов, Я. Г. Пономарев, Д. И. Хомский, УФН **112**, 173 (1974).
- [11] А. А. Ликальтер, УФН **170**, 831 (2000).
- [12] В. Е. Фортов, И. Т. Якубов, *Неидеальная плазма* (Энергоатомиздат, Москва, 1994).
- [13] A. N. Starostin, V. C. Roerich, and R. M. More, Contrib. Plasma Phys. **43**, 369 (2003).
- [14] А. Н. Старостин, В. К. Рерих, ЖЭТФ **127**, 186 (2005).
- [15] Н. П. Коваленко, Ю. П. Красный, С. А. Тригер, *Статистическая теория жидких металлов* (Наука, Москва, 1990).

Поступила в редакцию 27 октября 2009 г.